

实用镀膜技术



[实用镀膜技术_下载链接1](#)

著者:

出版者:

出版时间:2008-3

装帧:

isbn:9787121060854

《实用镀膜技术》从实用的角度出发，对镀膜技术中最常用的干式镀膜中的物理气相沉积、湿式镀膜（液相沉积）中的电镀方面的知识做较为系统的介绍，不少内容是实际工作的经验总结，可以直接用于生产。

第1篇，重点阐述了真空蒸镀、溅射镀膜、离子镀的工作原理、镀膜方法及设备构造，并对电源电控、PLC控制的自动化镀膜系统的硬件设计和软件编程的相关内容做了比较详细的介绍。第2篇重点介绍了液相沉积中有关电镀的某些内容，其中包括电镀金、银、铜、铬、镍、钯及其合金的镀膜方法及工艺、技术难点、电镀液配方及不合格产品的处理办法。另外还对电镀设备、电源及自动生产线的设计、应用做了较为全面的论述。第3篇介绍了镀膜前处理工艺流程及其设备和电镀的废水处理方法及其设备。第4篇是膜层质量及检测方面的内容。

《实用镀膜技术》不求内容完备，只求实用和创新。文字通俗易懂，有利于对基础知识的理解、掌握与运用。内容新颖，收集了近些年来镀膜技术中的新发明和新成果的一些内容。

作者介绍:

目录:

[实用镀膜技术 下载链接1](#)

标签

专业

评论

真空镀膜技术，即物理气相沉积，包括真空蒸镀，溅射镀膜，离子镀。另外有外围知识，真空，电源，plv应用，镀前准备，膜层质量检验。

[实用镀膜技术 下载链接1](#)

书评

[实用镀膜技术_下载链接1](#)